

「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業」再公募
実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	次世代不揮発性メモリ向け成膜装置の開発	キャノンアネルバ株式会社